Development of Turn-by-Turn Beam Position Monitor System for Central Japan Synchrotron Radiation Research Facility

Nagatani^{*A)}, M. Hosaka^{A)}, N. Yamamoto^{A)}, K. Takami^{A)}Y. Takashima^{A)}, M. Adachi^{B)},

H. Zen^{B)}, K. Hayashi^{B)}, M. Katoh^{A)B)}, H. Hori^{C)}, S. Sasaki^{D)}, S. Koda^{E)}

^{A)} Synchrotron Radiation Research Center, Nagoya University, Nagoya, 464-8603 Japan

^{B)} UVSOR Facility, Institute for Molecular Science, Okazaki, 444-8585, Japan

^{C)} KEK, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801, Japan

^{D)} JASRI/SPring-8, Sayo-gun, Hyogo, 679-5198, Japan

^{E)} SAGA-LS, Tosu, Saga, 841-0005, Japan

Abstract

The light source accelerator complex for Central Japan Synchrotron Radiation Research Facility (tentative name) project consists of a linac, a booster synchrotron and a storage ring. Eight beam position monitors (BPMs) and 32 BPMs are planned to be installed in the booster synchrotron and in the storage ring, respectively. Single pass BPM system which will be used at the commissioning of both accelerators is being developed with UVSOR electron storage ring. The signal processing by a high-speed digital oscilloscope is employed in this system. The optimized BPM electrode geometry and system configuration are also examined based on the simulation using electromagnetic field analysis software POISSON.

中部シンクロトロン光利用施設(仮称)のための ターンバイターンBPM信号処理システムの開発

1. はじめに

現在、名古屋大学を中心として中部シンクロトロン光源利用施設(仮称)^[1]の詳細設計進められている。この施設には周長72m、電子エネルギー1.2GeVの電子蓄積リングが建設される予定であり、小型でありながら硬X線の利用が可能な光源とするために、4台の超伝導偏向電磁石を導入することが最大の特徴となっている。

光源加速器は、線形加速器、ブースターシンクロ トロン、電子蓄積リングから成り、ブースターシン クロトロンに8台、蓄積リングに32台のBPM(ビーム 位置モニタ)を設置する予定である。

本施設の蓄積リングでは超伝導電磁石を用いるた め、通常よりも閉軌道歪みが大きくなると予想され る。このため、特にコミッショニング時には、ター ンバイターンでビーム軌道が測定可能な計測システ ムが求められている。

本研究では、中部シンクロトロン光利用施設に最 適化したターンバイターンBPMシステム^[2]の設計を 行い、さらにUVSORで実際に用いられているBPM 電極の信号に簡単な回路を用いることで電圧信号の ピークを今まで以上に正確に測定することに成功し た。

2. 信号処理系

中部シンクロトロン光利用施設で導入する予定の BPM信号処理システムを図1に示す。今回の測定は 最大サンプリングレート10GS/s(1ch)、5GS/s(4ch同 時測定)、アナログ帯域幅1GHzのオシロスコープ (LeCroy WaveRunner MXi104)を検波器として用いて 行った。入射ビームの双極バンチシグナルの時間幅 は全幅で2nsであった。BPMの4電極からの信号はリ アルタイムサンプリングによって4ch同時に記録し た。

UVSORと中部シンクロトロン光利用施設の蓄積 リングではバンチ長やダクトの大きさ等類似してい る点が多いため、予備実験をUVSORで行った。今 回の測定は入射用セプタム電磁石下流にある



165

BPM(B1U)4電極からの信号を読み取った。

ボタン電極からの信号強度は、双曲形状の正負の ピークの差として決定した。各電極からの信号強度 を V_a 、 V_b 、 V_c 、 V_d としたとき、ビーム位置座標(x,y) は下記の式を用いて表される^[3]。

$$X = ((Va + Vd) - (Vb + Vc)) / ((Va + Vb + Vc + Vd))$$

$$Y = ((Va + Vb) - (Vc + Vd)) / ((Va + Vb + Vc + Vd))$$

$$x = Kx \cdot X$$

$$y = Ky \cdot Y$$

$$(Va + Vb + Vc + Vd) / ((Va + Vb + Vc + Vd))$$

UVSORのダクト中心付近のビーム位置換算係数 K_xとK_yはそれぞれ12.82 mm,43.48 mmである。しか し、入射ビームはダクト中心付近から大きく離れた 軌道をとるため、上記の式を用いることは出来ない。 そこで、本研究においては電磁場解析ソフト Poisson^[3]を用いて位置マップ^[4]を作成しそこから見 積もることにした。

3. UVSORにおける予備実験

3.1 中部シンクロトロン光利用施設における信号 強度の検討

UVSORにおいて、蓄積リングにシングルバンチ でビームを入射し、 B1Uの各電極から得られる信 号をオシロスコープを用いて測定した。入射後3週 までの結果を図2に示す。入射ビームの電流値は 0.14 mAであった。



図2: ビーム入射後3周の測定結果(ダクトに設置した 電極の右上から反時計回りに電極a、b、c、d とした)

図2において時間軸のゼロは入射の瞬間を示す。 電極a、電極dにおいて入射した瞬間の信号がノイズ にまぎれて測定できていないが、これは電極b、電 極cの方向から入射されたため信号が非常に弱く なってしまったと考えられる。UVSORと中部シン クロトロン光利用施設の蓄積リングのバンチ毎の電 荷量はほぼ同じであるため、UVSORと同程度のボ タン型電極を用いることで中部シンクロトロン光利 用施設においても同程度の信号強度が得られると予 想できる。

3.2 UVSORのバンプ軌道測定

ビームが中心軌道から大きく外れた場合の位置測 定精度を蓄積ビームのバンプ軌道を1つのBPM(B1U) の4電極から得られる信号をオシロスコープで測定 することで調査した。蓄積電流値は16.1 mA(シング ルバンチ)であった。その結果を図3に示す。



X、Yは式(1)、(2)を用いて得られた値であり、グ ラフ内の曲線は実空間での変位を示す。実空間での 変位はBPMの電極・ダクト構造をもとに電磁場解析 ソフトPOISSONを用いて計算した。UVSORの設計 値によるとバンプ軌道はBPM(B1U)において中心か ら水平方向に15 mmの位置である。図3のプロット から得られるビームの移動距離は13 mmであったた めバンプ軌道が設計通りに励磁されていたとすれば、 水平方向には2 mmの誤差があると考えられる。

3.3 蓄積ビームを用いた位置測定精度評価

ターンバイターンでのビーム位置測定精度を見積 もるため、UVSORにおいて蓄積ビームを測定し得 られた信号強度を式(1)~(4)を用いて実空間の位置 に変換した。測定はマルチバンチモードで行い蓄積 電流は1バンチあたり10 mAあった。節3.2と同じ B1UのBPMで行った900周分の測定結果を図4に示す。



図4においてプロット点が全幅水平方向に1.5 mm、

垂直方向に4.5 mm程度ばらついていることが分かる。 また、(x,y)=(2.4,-2.4)を中心とした分布のヒストグ ラムを図5に示す。



図5: 蓄積ビームのプロット点分布図

標準偏差は水平、垂直でそれぞれ σ_x=0.248 mm、σ_y =0.713 mmであった。しかし、本来蓄積ビームは一 点を通過しているはずであるので、理想的にはプ ロット点は一点に集まらなければならない。この原 因の一つとしてサンプリングレートが不足しており、 ピーク値を正確に測定することができていないこと が考えられる。サンプリングレートと信号ピークの ばらつきの関係を図6に示す。また、本測定におい て、蓄積電流値は間9~12mA(シングルバンチ)で あった。



図6のσ/V_{ave}は、平均信号強度で標準偏差を割った ものである。図6より5GS/sにおけるばらつきは平均 信号強度に対して10%ほどあり、10GS/sではその半 分にまで減少することが分る。

3.4 回路の導入

サンプリングレートによる信号ピークのばらつき を抑えるため、図7に示す信号鈍化回路を試作した。 この回路でダイオードはショットキーダイオード 1SS99、コンデンサーはチップセラミックコンデン サー 47 pF、抵抗は 470 Ωである。回路のInput側に アテネーター(30 dB)とアンプ(R&K-A541)を用い、 Output側にオシロスコープを接続した。試作した回 路導入前と後の波形を図8に示す。図8において信号 取得時の蓄積電流値は250 mA(マルチバンチ)であっ た。



図8: 回路導入前と後の比較(左: 導入前、右: 導入 後)

図8から今回試作した回路を用いることで信号が2ns から8nsまで緩やかになったことが分る。また、信 号ピークをより正確に測定できるようになり、回路 導入前に平均信号強度に対して10%であったばらつ きを2%まで改善することに成功した。今後、この 回路をBPM信号の取得に用いることで、より正確な 位置測定が可能になると考えられる。

4. まとめ

中部シンクロトロン光利用施設ではビームコミッショニング時においてターンバイターン信号処理システムを用いる予定である。UVSORで行った予備 実験において、中部シンクロトロン光利用施設でも ビーム位置のターンバイターン測定が可能である見 通しが立った。

また、試作した信号鈍化回路を用いることで、低 サンプリングレートにおいても信号ピークを精度よ く測定することに成功した。今後、この信号鈍化回 路をBPM信号処理システムに導入し、ビーム位置測 定精度の向上を図る予定である。現状における中部 シンクロトロン光利用施設のBPM信号処理システム 概略図を図1に示す。

参考文献

- [1] N. Yamamoto, Y. Takashima, M. Hosaka, H. Morimoto, K. Takami, M. Katoh, "中部シンクロトロン光利用施設(仮称)計画のための光源加速器の検討", In this proceedings.
- [2] H. Kudo, K. Shinoe, *et al.*, "Single-Pass Monitoring of Be am Position at SOR-RING", Proceedings of EPAC (1996), P1651-1653
- [3] T. Shintake, M. Tejima, et al., "SENSITIVITY CULCULA TION OF BEAM POSITION MONITOR USING BOUND ARY ELEMENT METHOD", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A 254 (1987) 146-150.
- [4] 平松 成範. "ビームモニター" URL: <u>http://acc-phy</u> sics.kek.jp/soken/CORECARRI'02/HiramatsuText.pdf